Фазовая x - T диаграмма реальных твердых растворов системы (1-x)PbZrO₃-xPbTiO₃ (0.37 $\leq x \leq 0.57$)

© Л.А. Резниченко, Л.А. Шилкина, О.Н. Разумовская, Е.А. Ярославцева, С.И. Дудкина, О.А. Демченко, Ю.И. Юрасов^{*}, А.А. Есис, И.Н. Андрюшина

Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета,

344090 Ростов-на-Дону, Россия

* Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт), 346428 Новочеркасск, Россия

E-mail: sakh@ip.rsu.ru

(Поступила в Редакцию 27 сентября 2007 г. В окончательной редакции 13 декабря 2007 г.)

Проведено систематическое исследование керамик твердых растворов системы $PbZr_{1-x}Ti_xO_3$ в интервале $0.37 \le x \le 0.57$. Построена фазовая x-T ($25 \le T \le 650^{\circ}C$)-диаграмма системы, содержащая в окрестности перехода в неполярную кубическую фазу область нечеткой симметрии. Установлено, что твердые растворы из этой области характеризуются слабыми искажениями и температурно-временной нестабильностью кристаллической структуры. Выделены три концентрационные области, различающиеся значениями скачка объема ΔV элементарной ячейки на линии переходов из ромбоэдрической (тетрагональной) фазы в область нечеткой симметрии. Обнаружено возникновение трех температурных областей зависимостей обратной диэлектрической проницаемости, обусловленное существованием двух критических точек Кюри на границе сегнетоэлектрических фаз с кубической фазой.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 05-02-16916-а).

PACS: 61.10.-i, 64.60.-i, 77.22.-d, 77.84.Dy

1. Введение

Бинарные твердые растворы (TP) состава (1-x)PbZrO₃-*x*PbTiO₃ (ЦTC) сохранили до настоящего времени свою уникальность и практическую ценность, а многокомпонентные системы с их участием стали основой практически всех промышленно выпускаемых сегнетоэлектрических материалов [1]. Целенаправленное создание последних делало необходимым знание x-T-диаграммы системы. Этот вопрос и сегодня не утратил свою значимость в связи с разработкой новых базовых композиций для промышленных сегнетоэлектрических материалов [2].

При огромном количестве экспериментальных работ, посвященных структурным исследованиям ТР ЦТС с избранными концентрациями компонентов (см., например, обзор [3] и ссылки в нем), результаты систематического изучения фазовых переходов (ФП) в системе в широком концентрационном и температурном интервалах изложены лишь в нескольких публикациях. Так, в [4] построена x-T-диаграмма ТР вблизи x = 0. В [5,6] компонентный состав расширен до x = 0.48 и для x < 0.04 уточнена последовательность ФП. В [7] для $0 \le x \le 1.0$ на основе обобщения имеющихся в литературе сведений и оригинальных данных построена фазовая диаграмма (ФД) системы с практически вертикальной морфотропной фазовой границей. Представленная в [7] ФД системы оставалась общепринятой в течение почти четверти века, вплоть до момента экспериментального обнаружения в морфотропной области кроме известных ромбоэдрической (Rh) и тетрагональной (T) фаз промежуточной моноклинной (M) фазы [8]. В указанных работах в качестве объектов использованы поликристаллические (керамические) образцы ТР.

С целью уточнения ФД в [9–14] предприняты исследования выращенных авторами этих работ высокосовершенных (обладающих минимальной неоднородностью по составу) монокристаллов ТР с $0 \le x \le 1.0$ до температур ~ 500°С. Общий характер ФД, построенный в [9–14] на основе анализа рентгеноструктурных данных и измерения оптических и диэлектрических характеристик ТР, а также ФД, представленный в [7], одинаков. Однако есть несколько различий, отмеченных в [11] и хорошо видных из рис. 1, на котором приведены обе ФД.

Появившиеся в последнее время публикации [15,16] показали, что для корректного описания ФП в системе недостаточно простой модели регулярных ТР. Необходим учет их реальной структуры, определяемой как когезионными свойствами, так и дефектным состоянием ТР. Существенное влияние первого фактора, связанного с межатомными и межмолекулярными взаимодействиями различной природы, на характер физических процессов, управляющих структурными переходами, установлено в [15,16].

В настоящей работе приводятся результаты изучения структуры и диэлектрических свойств керамик ТР ЦТС, анализ которых осуществляется с позиций их реальной структуры. Актуальность таких исследований обусловлена и тем, что современные высокоэффективные сегнетоэлектрические материалы на основе системы ЦТС



Рис. 1. Фазовые x-T-диаграммы системы (1-x)PbZrO₃-xPbTiO₃ по данным [7] (*a*) и [14] (*b*).

изготавливаются в подавляющем большинстве случаев в виде керамик — объектов сложного иерархического строения, сочетающих различные типы несовершенств.

2. Методы получения и исследования образцов

Состав изученных TP отвечает формуле (1-x)PbZrO₃-*x*PbTiO₃ $(0.37 \le x \le 0.57)$. В интервалах $0.37 \le x \le 0.42$ и $0.52 \le x \le 0.57$ TP исследовались с шагом по концентрации $\Delta x = 0.01$; в интервалах $0.42 \le x \le 0.52$ $\Delta x = 0.0025 - 0.005$. Образцы получены по обычной керамической технологии путем двухстадийного твердофазного синтеза при $T_1 = T_2 = 870^{\circ}$ С и $\tau_1 = \tau_2 = 7$ h с промежуточным помолом, гранулированием синтезированных порошков и спеканием при

1220—1240°С (в зависимости от состава); время спекания 3 h. Рентгенографические исследования проведены методом порошковой дифракции с использованием дифрактометров Дрон-3 и АДП (Си K_{α} -излучение, Ni-фильтр, схема фокусировки по Брэггу–Брентано). Исследовались измельченные объекты, что позволяло исключить влияние поверхностных эффектов, напряжений и текстур, возникающих в процессе получения керамик. Расчет структурных параметров производился по стандартным методикам [17]. Погрешности измерений структурных параметров имеют следующие величины: линейных — $\Delta a = \Delta b = \Delta c = \pm (0.002 - 0.004)$ Å; угловых — $\Delta a = 0.05^\circ$; объема — $\Delta V = \pm 0.05$ Å³.

Высокотемпературные измерения относительной диэлектрической проницаемости ($\varepsilon/\varepsilon_0$) и тангенса угла диэлектрических потерь (tg δ) проводили при помощи моста переменного тока E8-2 на частоте 1 kHz в интервале температур 25–650°С, отдельные образцы ТР исследовали на приборе "Измеритель иммитанса" Е7-20.

3. Экспериментальные результаты и обсуждение

На рис. 2 приведены характерные для различных симметрийных областей зависимости структурных характеристик ТР с x = 0.425, 0.49, 0.55 от температуры, построенные на основе анализа соответствующих дифрактограмм, а на рис. 3 представлена ФД системы в исследуемом интервале концентраций компонентов.

Во всех ТР при повышении температуры от комнатной до некоторой определенной (своей для каждого ТР) температуры T_L искажения некубических (Rh, T) ячеек, характерные для $T < T_L$, уменьшаются ($c/a - 1 \rightarrow 0$; $\alpha \rightarrow 90^\circ$), и ячейки при $T-T_L$ становятся практически кубическими (C) (дифракционные отражения близки к одиночным, без расщеплений, свойственных низкосимметричным фазам). Но максимумы $\varepsilon/\varepsilon_0$ при этой температуре не достигаются. При дальнейшем возрастании температуры практически одиночные дифракционные линии при $T = T_L$ начинают расщепляться (рис. 4, a).

В изотермических условиях в некотором интервале температур это расщепление может увеличиваться, уменьшаться, исчезать, опять восстанавливаться (рис. 4, *b*). При температуре $T = T_{UP}$ линии становятся одиночными, т.е. структура ТР кубическая. Таким образом возникает область, снизу ограниченная температурами T_L , а сверху — T_{UP} (рис. 3), в которой не удалось определить симметрию структуры из-за ее временной нестабильности. Назовем эту область областью нечеткой симметрии (ISR) (понятие, введенное в [8-20] для описания морфотропной области в системе цирконататитаната свинца-лантана). По мере возрастания содержания PbTiO₃ область нечеткой симметрии сдвигается в сторону более высоких температур (рис. 3), при этом ее ширина $\Delta T_{\rm ISR} = T_{UP} - T_L$ уменьшается, достигая минимума при x = 0.53 (рис. 5). Поведение T_L , T_{UP} ,



Рис. 2. Температурные зависимости параметров и объема ячейки твердых растворов. x = 0.425 (*a*), 0.49 (*b*) и 0.55 (*c*). $1 - a_T$, $2 - a_C$, 3 - c/a, $4 - c_T$, $5 - V_T$, $6 - V_C$. Обозначение фаз дано в подписи к рис. 3.

 $\Delta T_{\rm ISR}$ немонотонно, их зависимости от x изрезаны за счет "скачков" на границах между фазами и фазовыми состояниями (изосимметрийными состояниями, разделенными на ФД областью постоянства параметров или объема ячейки [21]). На изотермическом ($T = 20^{\circ}$ C) срезе фазовой *х*-*Т*-диаграммы (рис. 3) выделяются три концентрационные области, которые различаются характером структурных изменений при повышении температуры: 0.37 < x < 0.485; 0.485 < x < 0.495; 0.495 < x < 0.57. В первой области (ромбоэдрической) смена фаз с повышением температуры происходит в той же последовательности, что и при морфотропном ФП с увеличением х. Во второй области фазовый состав сохраняется вплоть до перехода в ISR, при этом с повышением температуры ширина области увеличивается. Наконец, в третьей (тетрагональной) области с повышением температуры фазовый состав изменяется



Рис. 3. Фазовая x-T-диаграмма системы в исследуемом интервале концентраций компонентов. Обозначение фаз: I — Rh_1 , II — $Rh_1 + Rh_2$, III — Rh_2 , IV — $Rh_2 + Rh_3$, V — Rh_3 , VI — $Rh_3 + PSC_1$, VII — $Rh_3 + PSC_1 + PSC_2$, VIII — $Rh_3 + PSC_1 + PSC_2 + T_1$, IX — $PSC_2 + T_1$, X — T_1 , XI — $T_1 + T_2$, XII — T_2 , XIII — ISR, XIV — C.



Рис. 4. Изменение профиля дифракционного отражения 200 твердого раствора с x = 0.465 в области нечеткой симметрии $335 \le T \le 410^{\circ}$ С (*a*) и изменение профиля дифракционного отражения 200 твердого раствора с x = 0.445 при увеличении времени изотермической выдержки в области нечеткой симметрии при $T = 390^{\circ}$ С (*b*).

так же, как при морфотропном $\Phi\Pi$, но с уменьшением *x*. Это отражается и на поведении температурных зависимостей $\varepsilon/\varepsilon_0$ и ($\varepsilon/\varepsilon_0$)⁻¹, представленных на рис. 6. При *x* = 0.425 (область III) и *x* = 0.55 (область XII), где с ростом температуры происходит серия промежуточных $\Phi\Pi$, максимумы на зависимостях $\varepsilon/\varepsilon_0 = f(T)$ широкие, величина $\varepsilon/\varepsilon_0$ в максимуме равна 22 500. При *x* = 0.49 (область IX) зависимость $\varepsilon/\varepsilon_0$ от температуры представляет собой острый пик с максимальными значениями 30 000.

Такая ФД может свидетельствовать о единой природе ФП, происходящих при изменении как концентрации ТР, так и температуры. И в том, и в другом случае, на наш взгляд, существенную роль играет изменение концентрации кислородных вакансий, формирующих дефектную структуру ТР [21]. При повышении температуры источником вакансий является изменение соотношения Ti³⁺/Ti⁴⁺, при изменении концентрации компонентов соотношения PbTiO₃ (дефектообразующего компонента) и PbZrO₃, содержащего ион с устойчивой степенью окисления Zr⁴⁺. На рис. 7 показана зависимость скачка объема ΔV при переходе $Rh(T) \rightarrow ISR$ от содержания РbTiO3. Выделяются три концентрационные области, различающиеся значениями ΔV : при $\sim 0.20^1 < x < 0.45$ величины ΔV не превышают погрешности измерений, т.е. практически отсутствуют, что свидетельствует о втором роде ФП в сегнетоэлектрическую фазу; в интервале 0.45 < x < 0.50 наблюдаются колебания ΔV от 0 до -0.17 Å^3 , что может говорить о некотором смешанном состоянии ТР, предваряющем реализующиеся при $x \sim 0.5 \ \Phi \Pi$ первого рода; выше $x \sim 0.5 \ \Delta V$ имеет значения от -0.1 до -0.22 Å³, т.е. $\Phi\Pi$ — первого рода. Таким образом, полученные нами результаты в целом достаточно хорошо согласуются с данными работ [13,14], авторы которых обнаружили в системе ЦТС две критические точки при x = 0.22 и 0.55, где происходит смена характера (рода) перехода. Отличие наших данных от приведенных в [13,14] заключается в сдвиге в сторону меньших х второй критической точки на $\Delta x = 0.05$ и образования смешанного состояния в интервале 0.45 < x < 0.50, где наблюдаются $\Phi\Pi$ как первого, так и второго рода. Эти различия связаны с различным твердотельным состоянием объектов: у нас — керамика, у авторов [13,14] — монокристаллы, что определяет разную степень пространственной неоднородности ТР (значительно большую в объектах в керамическом исполнении). Появление смешанного состояния понятно, если учесть, что по данным [22] в системе ЦТС не образуется структуры с равномерным распределением атомов Ті и Zr по октаэдрическим позициям, а наличествуют области, обогащенные либо Zr, либо Ti. В первых сегнетоактивный Рb смещается вдоль направлений $(110)_C$ (*Rh*- и *M*-фазы), во вторых — вдоль $(100)_C$ (T-фаза). С изменением отношения Ti/Zr изменяется количество атомов Pb, смещенных в указанных направлениях. Очевидно, что характер ФП в морфотропной области зависит от размера и расположения в объеме образца областей, богатых Ті или Zr, что невозможно регламентировать в процессе приготовления сегнетоэлектрической керамики. С этим же связаны и скачки $\Delta T_{\rm ISR}$ в морфотропной области.

При $x \ge 0.5$, где ширина ISR и ее скачки резко уменьшаются (рис. 5), а значения ΔV увеличиваются, группируясь около линии, соединяющей $\Delta V_{\rm PbZrO_3}$ и $\Delta V_{\rm PbTiO_3}$ (рис. 7), преобладают области, богатые тита-

¹ Значения *х* будут уточняться в дальнейшей работе.



Рис. 5. Зависимость ширины области нечеткой симметрии $\Delta T_{\rm ISR}$ от *x*.



Рис. 6. Зависимость $\varepsilon/\varepsilon_0$ (1), tg δ (2) и ($\varepsilon/\varepsilon_0$)⁻¹ (на вставках) от температуры. x = 0.425 (*a*), 0.49 (*b*) и 0.55 (*c*). Линии со звездочками — нагрев, линии с кружками — охлажение.



Рис. 7. Зависимость скачка объема ячейки ΔV от *x*. Обозначение фаз дано в подписи к рис. 3.

ном, что и определяет смену рода $\Phi\Pi$ от второго к первому. Отсутствие гистерезисных явлений на кривых $\varepsilon/\varepsilon_0 = f(T)$ (рис. 6) подтверждает, что ТР из этого концентрационного интервала испытывают $\Phi\Pi$ второго рода.

Начиная с x = 0.435 на кривых $\varepsilon/\varepsilon_0 = f(T)$ вблизи 300°С появляется еще один сильно размытый ФП, ширина которого увеличивается по мере возрастания x, достигая $\sim 100^{\circ}$ С (рис. 6, x = 0.55). Исключение составляют составы из области IX (рис. 6, x = 0.49). Очевидно, что существование такого ФП (или, скорее, нескольких, налагающихся друг на друга и образующих широкую область размытия) связано с рядом изосимметрийных превращений из одного фазового состояния в другое. Даже, казалось бы, в однофазных (при комнатной температуре) тетрагональных ТР при нагреве несомненно осуществляется серия фазовых превращений, о чем свидетельствуют аномалии параметров и объемов ячеек *Т*-составов (рис. 2) при некоторых температурах — "следы" таких превращений. Детальное (с малым шагом по температуре) исследование ТР системы ЦТС в интервале концентраций от $0 \le x \le 1.0$, которое будет проведено в дальнейшем, позволит уточнить фазовую x-Tдиаграмму системы, выявить в ней фазовые состояния, переходы между которыми и являются ответственными за появление дополнительных ФП при T < T_c. То, что такие состояния будут выявлены, не вызывает сомнений, так как их природа обусловлена дефектной структурой ТР (в частности, наличием протяженных дефектов плоскостей кристаллографического сдвига), которая зависит не только от их химического состава, но и от оказываемых на объекты внешних воздействий, в том числе термических.

На вставках к рис. 6 показаны зависимости $(\varepsilon/\varepsilon_0)^{-1}$ от температуры для TP системы Pb(Ti_xZr_{1-x})O₃. Как видно из рис. 6, наблюдаются три температурные $(25 \le T \le 270^{\circ}\text{C}; 270 \le T < 360^{\circ}\text{C}, 360 \le T \le 500^{\circ}\text{C})$ области зависимостей обратной диэлектрической проницаемости. Появление этих областей можно объяснить в рамках термодинамической теории.



Рис. 8. Схематическая фазовая диаграмма системы (1-x)PbZrO₃-xPbTiO₃ в плоскости α_1, β_1 .

Особенности исследованной нами системы ЦТС заключаются в наличии на x-T-диаграмме лежащей на линии ФП второго рода трехфазной точки, в которой граничат высокосимметрийная (кубическая) фаза с фазами более низкой симметрии — Rh и T, что отвечает выводам термодинамического анализа [23], а также двух критических точек (x = 0.22, 0.55), между которыми расположена трехфазная точка [13,14,24].

Анализ термодинамических условий существования *Rh*- и *T*-фаз, выполненный с помощью модельного потенциала, разложенного до шестой степени по компонентам вектора поляризации (P_i): $\Phi = 1/2\alpha_1 I_1$ $+ 1/4\alpha_2 I_1^2 + 1/4\beta_1 I_2 + 1/6\alpha_3 I_3^3 + \delta I_3 + c_{12} I_1 I_2$, где

$$I_1 = \sum_{i=x,y,z} P_i^2, \quad I_2 = \sum_{i=x,y,z} P_i^4, \quad I_3 = P_x^2 P_y^2 P_z^2,$$

позволяет описать появление двух критических точек на фазовой x-T-диаграмме и отразить на ней основные черты морфотропной области. В области тройной точки $(\alpha_1 \rightarrow 0, \beta_1 \rightarrow 0)$ выполняются условия устойчивости для T- и Rh-фаз.

Координаты двух критических точек для рассматриваемого потенциала определяются равенствами $\beta_1 = -\alpha_2$, $\beta_1 = -1/3\alpha_2$. В *T*-области происходит ФП второго рода при выполнении условий $\alpha_2 + \beta_1 > 0$, $\beta_1 < 0$ либо ФП первого рода при выполнении условий $\alpha_2 + \beta_1 < 0$, $\beta_1 < 0$. В *Rh*-области происходит ФП второго рода при выполнении условий $3\alpha_2 + \beta_1 > 0$, $\beta_1 > 0$ либо ФП первого рода при выполнении условий $3\alpha_2 + \beta_1 < 0$, $\beta_1 > 0$. Вид фазовой x-T-диаграммы системы ЦТС (рис. 1) позволяет при последующем полуколичественном анализе фазовых превращений и особенностей физических свойств системы ЦТС считать, что коэффициент α_1 зависит только от температуры (*T*), тогда как коэффициент β_1 является функцией только концентрации (x) компонент ТР. Наличие критической точки на линии ФП из *C*- в *Rh*-фазу свидетельствует о том, что константа α_2 меняет знак в области положительных значений β_1 .

Особые точки и линии ФД системы ЦТС представлены на рис. 8.

Наличие особых линий $\alpha_2 + \beta_1 = 0$ и $3\alpha_2 + \beta_1 = 0$ в изучаемой области ФД, обусловленное существованием двух критических точек Кюри на границе сегнетоэлектрических фаз с кубической фазой, должно существенно сказаться на диэлектрических свойствах вещества. Рассмотрим, например, область *T*-фазы. Для спонтанной поляризации и обратной диэлектрической восприимчивости из потенциала получаем

$$\chi^{-1} = \alpha_1 + \alpha_2 P_z^2 + (\alpha_3 + 2c_{12}) P_z^{-4}.$$

Из записанных формул следует, что в области ФП второго рода имеют место стандартные температурные зависимости

$$P_z^2 \approx -\frac{\alpha_1}{\alpha_2}, \quad \chi^{-1} = -2\alpha_1,$$

В области же линии $\alpha_2 + \beta_1 = 0$ имеем

$$P_z^2 \approx \sqrt{\frac{\alpha_1}{(\alpha_3 + 6c_{12})}}$$
$$\gamma^{-1} = -4\alpha_1.$$

Таким образом, если линии $\alpha_2 + \beta_1 = 0$ и $3\alpha_2 + \beta_1 = 0$ действительно пересекаются при изменении температуры (точка α_1 на рис. 8), мы должны набюдать в ее окрестности возрастание наклона в зависимости $\chi^{-1} = f(T)$. Аналогично должны вести себя диэлектрические характеристики в *Rh*-фазе вблизи линии $3\alpha_2 + \beta_1 = 0$. Именно такое поведение χ^{-1} как функции от температуры обнаружено нами в широкой области концентраций как для *T*-, так идля *Rh*-фазы (рис. 6).

4. Выводы

 При нагреве образцов в окрестности перехода в неполярную кубическую фазу обнаружена область нечеткой симметрии, сдвигающаяся в сторону более высоких температур и сужающаяся по мере обогащения системы титанатом свинца. Твердые растворы из этой области характеризуются слабыми искажениями и температурно-временной нестабильностью кристаллической структуры.

2) Выделяются три концентрационные области, различающиеся значениями скачка объема ΔV на линии переходов $Rh(T) \rightarrow ISR$: при $\sim 0.20 \le x \le 0.45$ величины ΔV не превышают погрешностей измерения $(\pm 0.05 \text{ Å}^3)$, т.е. практически отсутствуют, что свидетельствует о втором роде ФП в сегнетоэлектрическую фазу; в интервале 0.45 < x < 0.50 наблюдаются колебания ΔV_{ISR} от 0 до -0.2 Å^3 , что может свидетельствовать о некотором смешанном состоянии TP, предваряющем ФП первого рода, которые реализуются при $x \sim 0.5$; выше $x \sim 0.5 \ \Phi\Pi$ — первого рода ($\Delta V > \pm 0.05 \ \text{Å}^3$).

3) Возникновение смешанного состояния, вероятно, обусловлено общей пространственной неоднородностью керамик за счет их сложного иерархического строения (кристаллическая структура, области когерентного рассеяния, домены, зерна и др.) и дефектности (точечной, протяженной).

4) Появление вблизи 300°С в TP с $x \ge 0.435$ еще одного ФП (или, скорее, нескольких, налагающихся друг на друга и образующих широкую область размытия), повидимому, связано с рядом изосимметрийных превращений из одного фазового состояния в другое при нагреве образцов. Появление трех температурных областей зависимостей обратной диэлектрической проницаемости можно объяснить в рамках термодинамической теории наличием особых линий на ФД системы, обусловленным существованием двух критических точек Кюри на границе сегнетоэлектрических фаз с кубической фазой.

Список литературы

- А.Я. Данцигер, Л.А. Резниченко, О.Н. Разумовская, Л.Д. Гринева, Р.У. Девликанова, С.И. Дудкина, Н.В. Дергунова, А.Н. Клевцов. Высокоэффективные пьезокерамические материалы. Справочник. Книга, Ростов н/Д (1994). 32 с.
- [2] А.Я. Данцигер, О.Н. Разумовская, Л.А. Резниченко, В.П. Сахненко, А.Н. Клевцов, С.И. Дудкина, Л.А. Шилкина, Н.В. Дергунова, А.Н. Рыбянец. Многокомпонентные системы сегнетоэлектрических сложных оксидов: физика, кристаллохимия, технология. Аспекты дизайна пьезоэлектрических материалов. Изд-во Рост. гос. ун-та, Ростов н/Д (2001–2002). Т. 1, 2.
- [3] B. Noheda. Current Opinion Solid State Mater. Sci. 6, 27 (2002).
- [4] B. Sawaguchi. J. Phys. Soc. Jap. 8, 615 (1953).
- [5] V. Tennery. J. Am. Ceram. Soc. 49, 483 (1966).
- [6] B.A. Scott, G. Burns. J. Am. Ceram. Soc. 55, 331 (1972).
- [7] Б. Яффе, У. Кук, Г. Яффе. Пьезоэлектрическая керамика. Мир, М. (1974). 288 с.
- [8] B. Noheda, D.E. Cox, G. Shirane, J.A. Gonzalo, L.E. Cross, S.-E. Park. Appl. Phys. Lett. 74, 2059 (1999).
- [9] Н.Г. Леонтьев, В.Г. Смотраков, Е.Г. Фесенко. Изв. АН СССР. Неорган. материалы 18, 449 (1982).
- [10] Н.Г. Леонтьев, О.Е. Фесенко, В.Г. Смотраков. ФТТ 25, 1958 (1983).
- [11] Е.Г. Фесенко, В.В. Еремкин, В.Г. Смотраков. ФТТ 28, 324 (1986).
- [12] Е.Г. Фесенко, В.В. Еремкин, В.Г. Смотраков, С.Г. Шмалько, А.Т. Козаков. Кристаллография **32**, 1049 (1987).
- [13] В.В. Еремкин, В.Г. Смотраков, Е.Г. Фесенко. ФТТ 31, 6, 156 (1989).
- [14] V.V. Eremkin, V.G. Smotrakov, E.G. Fesenko. Ferroelectrics 110, 137 (1990).
- [15] M. Rane, A. Navrotsky, G.A. Rossetti, jr. Solid State Chem. 161, 402 (2001).
- [16] G.A. Rossetti, jr., J.P. Cline, Y.M. Chiang, A. Navrotsky. J. Phys.: Cond. Matter 14, 1831 (2002).
- [17] Е.Г. Фесенко. Семейство перовскита и сегнетоэлектричество. Атомиздат, М. (1972). 248 с.

- [18] Л.А. Шебанов. Автореф. Канд. дис. Ин-т физики АН ЛатвССР, Рига (1978).
- [19] А.Р. Штернберг. Электрооптическая сегнетокерамика. Респ. межведомств. сб. науч. тр. Изд-во Латв. ун-та, Рига (1977). С. 5.
- [20] А.Р. Штернберг, В.Я. Фрицберг, К.Я. Борман, Л.А. Шебанов, И.Т. Перро, П.А. Фрицберг, Э.Х. Бирк, А.В. Зирните. Электрооптическая сегнетокерамика. Респ. межведомств. сб. науч. тр. Изд-во Латв. ун-та, Рига (1977), С. 138.
- [21] О.А. Демченко. Автореф. канд. дис. НИИ физики РГУ, Росто н/Д (2006). 25 с.
- [22] W. Dmowski, T. Egami, L. Farber, P.K. Davies. AIP Conf. Proc. on Fundamental Physics of Ferroelectrics. 11th Williamsbuty Workshop. Virginia, USA (2001). V. 582. P. 33.
- [23] Ю.М. Гуфан, В.П. Сахненко. ЖЭТФ 69, 1428 (1972).
- [24] G.A. Rossetti, jr., A.J. Navrotsky. Solid State Chem. 144, 188 (1990).